

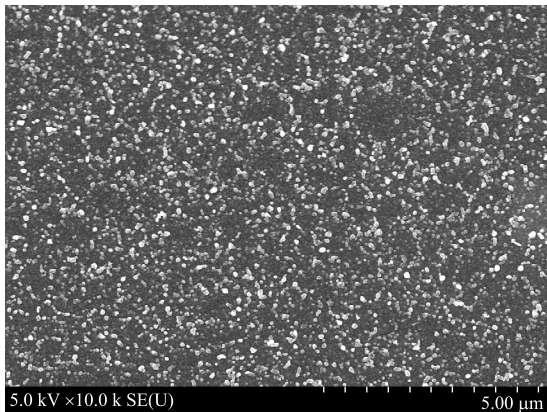
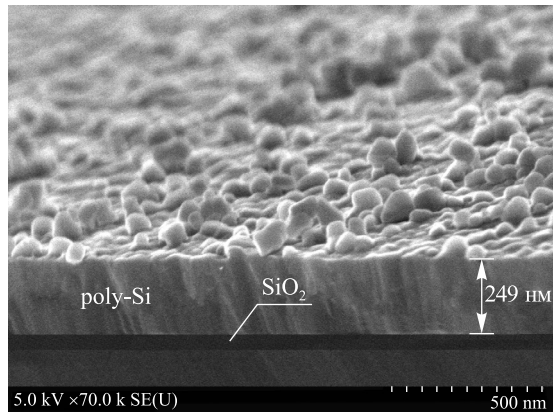
a/a*б/б*

Рис. 3. РЭМ-изображение поверхности поликремния в структуре Al/poly-Si/SiO₂/Si с удаленной пленкой алюминия после быстрой термообработки (450 °С, 7 с):

а – поверхность поликремния без наклона; *б* – поверхность поликремния с наклоном под углом 70°

Fig. 3. SEM image of a polysilicon surface in the Al/poly-Si/SiO₂/Si structure with the aluminium film removed after rapid heat treatment (450 °C, 7 s):

a – polysilicon surface without tilt; *b* – polysilicon surface at an angle of 70°